* NOTICES *

2003-258502

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

******* bottle ** ***** ***

************ ** ** ** ** **

Duties ** ** (****** ** ****** discussion

****** bottle ** ***** ***

************ ** ** ** ** ** **********

[Claim 2] It is the RF MEMS element according to claim 1 which the up member which counters the upper part side of a movable object through an interval is arranged, replaces with preparing the fixed electrode for movable on a substrate, and is characterized by for the fixed electrode for movable making the up member counter some movable objects [at least], and forming it. [Claim 3] The RF MEMS element according to claim 1 or 2 characterized by forming the insulator layer for protection at least in one side of the front faces of the RF signal flow section and the front faces of a movable electrode which counter each other.

[Claim 4] The frequency of the RF signal which flows the RF signal flow section is a RF MEMS element according to claim 1, 2, or 3 characterized by being 5GHz or more.

[Claim 5] The high resistance semiconductor which constitutes a movable object is the RF MEMS element of any one publication of more than 1000-ohmcm and the claim 1 characterized by having the resistivity within the limits below 10000-ohmcm, or the claim 4.

[Claim 6] A RF MEMS element is a RF MEMS element of any one publication of the claim 1 characterized by being the variable-capacity element with which adjustable control of the electrostatic capacity between the RF signal flow section and a movable electrode is carried out by the displacement control of a movable object, or the claim 5.

[Claim 7] The RF signal flow section is a coplanar track a RF MEMS element When the electrostatic capacity between a coplanar track and a movable electrode serves as size and between coplanar tracks and movable electrodes concerned connects too hastily in RF, a flow of a coplanar track turns off. moreover The electrostatic capacity between a coplanar track and a movable electrode serves as smallness, between coplanar tracks and movable electrodes concerned that it is open in RF by the bird clapper The RF MEMS element of any one publication of the claim 1 characterized by being the switching device which a flow of a coplanar track turns on, or the claim 5.

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-258502A) (P2003-258502A) (43)公開日 平成15年9月12日(2003.9.12)

最終頁に続く

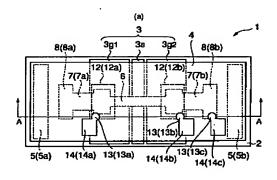
(51) Int. C1. ⁷ H 0 1 P B 8 1 B H 0 1 H	1/12 3/00 59/00	識別言	己号		F I H 0 1 P B 8 1 B H 0 1 H	1/12 3/00 59/00		デーマコート*(: 5J012 _.	参考)	
	審査請求	未請求	請求項の数8	OL			(全9	頁)		
(21)出願番号	特願2002-60765 (P2002-60765)				(71)出願人	-	000006231 株式会社村田製作所			
(22)出願日	平,	戏14年3月	6日(2002.3.6)		(72) 発明者	計 川合 京都府	浩史	神二丁目26番 神二丁目26番		
					(72) 発明者 (74) 代理人	京都府 会社村	長岡京市天田製作所内 894	神二丁目26番 }	10号 株式	

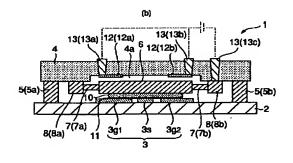
(54) 【発明の名称】RFMEMS素子

(57)【要約】

【課題】 高周波信号の誘電体損失の低減を図る。

【解決手段】 基板 2 上に形成されたコプレーナー線路 3 の上方側に可動体 6 を配置し、可動体 6 に可動電極 1 0 をコプレーナー線路 3 に対向させて形成する。可動体 6 は、高周波信号に対しては絶縁体として振る舞い、かつ、直流信号に対しては電極として振る舞う高抵抗半導体により構成する。電極としての可動体 6 と可動用固定電極 1 2 との間の直流電圧印加による静電引力によって、可動体 6 が可動用固定電極 1 2 側に変位し、可動電極 1 0 とコプレーナー線路 3 間の静電容量が可変する。ガラス等の絶縁体は信号周波数が高くなるにつれて誘電体損失が増加するのに対して、高抵抗半導体から成る可動体 6 は信号周波数が高くなるに従って誘電体損失が低下する特性を有し、高周波信号の誘電体損失を低減することが容易となる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、この基板上に形成される高周波 信号導通部と、基板の上方側に基板と間隔を介して配置 され高周波信号導通部の少なくとも一部分に間隔を介し て対向する可動体と、この可動体に形成され高周波信号 導通部に対向する可動電極と、静電引力を利用して前記 可動体を基板に対して遠近方向に変位させる可動体変位 手段とを有するRF MEMS素子であって、可動体 は、高周波信号に対しては絶縁体として振る舞い、か つ、低周波信号および直流信号に対しては電極として振 10 る舞う高抵抗半導体により構成されており、基板上には 可動体の一部分に対向する可動用固定電極が形成され、 この可動用固定電極と、前記電極として機能する可動体 とは、当該可動用固定電極と可動体間の直流電圧印加に よる静電引力によって可動体を可動用固定電極側に変位 させる可動体変位手段を構成しており、この可動体変位 手段による可動体の変位によって高周波信号導通部と可 動電極間の間隔が変化して当該高周波信号導通部と可動 電極間の静電容量が可変する構成を備えていることを特 徴とするRF MEMS素子。

【請求項2】 可動体の上方側に間隔を介して対向する 上部部材が配設されており、可動用固定電極を基板上に 設けるのに代えて、可動用固定電極はその上部部材に可 動体の少なくとも一部分に対向させて形成されているこ とを特徴とする請求項1記載のRF MEMS素子。

【請求項3】 対向し合う高周波信号導通部の表面と可 動電極の表面とのうちの少なくとも一方には保護用の絶 縁膜が形成されていることを特徴とする請求項1又は請 求項2記載のRF MEMS素子。

【請求項4】 高周波信号導通部を流れる高周波信号の 周波数は5GHz以上であることを特徴とする請求項1又 は請求項2又は請求項3記載のRF MEMS素子。

【請求項5】 可動体を構成する高抵抗半導体は、1000 Ωcm以上、かつ、10000Ωcm以下の範囲内の抵抗率を有 していることを特徴とする請求項1乃至請求項4の何れ か1つに記載のRF MEMS素子。

【請求項6】 RF MEMS素子は、可動体の変位制 御により高周波信号導通部と可動電極間の静電容量が可 変制御される可変容量素子であることを特徴とする請求 項1乃至請求項5の何れか1つに記載のRF MEMS 素子。

【請求項7】 高周波信号導通部はコプレーナー線路で あり、RF MEMS素子は、コプレーナー線路と可動 電極間の静電容量が大となって当該コプレーナー線路と 可動電極間が高周波的に短絡することによりコプレーナ 一線路の導通がオフし、また、コプレーナー線路と可動 電極間の静電容量が小となって当該コプレーナー線路と 可動電極間が高周波的にオープンとなることによりコプ レーナー線路の導通がオンするスイッチ素子であること

のRF MEMS素子。

【請求項8】 高周波信号導通部は信号線路と成し、当 該信号線路は可動電極に対向する領域内に分断部を有 し、この分断部の両端の線路端部は可動電極に間隔を介 して対向しており、RF MEMS素子は、可動電極と 信号線路の分断部の両端部分との間の静電容量が大とな って当該可動電極と信号線路の分断部の両端部分との間 が高周波的に短絡することにより信号線路の分断部の両 端部分は可動電極を介して導通がオンし、また、可動電 極と信号線路の分断部の両端部分との間の静電容量が小 さくなって当該可動電極と信号線路の分断部の両端部分 との間がオープンとなることにより信号線路の信号の導 通がオフするスイッチ素子であることを特徴とする請求 項1乃至請求項5の何れか1つに記載のRF MEMS 素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高周波回路に組み 込まれるRF MEMS (microelectromechanical syst ems) 素子に関するものである。 20

[0002]

【背景技術】図9(a)にはマイクロマシンスイッチの 一例が平面図により示され、図9(b)には図9(a) のA-A部分の断面図が示されている(特許第3119255 号参照)。このマイクロマシンスイッチ40において、 基板41上には、第1の信号線42aと第2の信号線4 2 b が互いに端部をギャップGを介し対向させて配置形 成されている。また、基板41上には下部電極43が第 1の信号線42aおよび第2の信号線42bと間隔を介 して形成されている。

【0003】さらに、基板41には、固定部45が下部 電極43の近傍に配設されている。さらにまた、基板4 1の上方側には、第1の信号線42aおよび第2の信号 線42 b の各端部の形成領域から下部電極43の形成領 域にかけての基板領域に間隔を介して対向する可動体 4 4が配置されている。この可動体44は、固定部45に 梁46 (46a, 46b) を介して支持されている。

【0004】可動体44の基板側の面にはほぼ全面に絶 **縁膜47が形成されており、この絶縁膜47上には、可** 動用電極48が下部電極43に対向させて形成され、ま た、接触電極50が第1の信号線42aの端部からギャ ップGを介し第2の信号線42bの端部に至るまでの領 域に対向させて形成されている。

【0005】このような構成のマイクロマシンスイッチ 40では、例えば、下部電極43と可動用電極48間に 直流電圧を印加することにより、当該下部電極43と可 動用電極48間に静電引力が発生し、この静電引力によ って梁46a, 46bが撓んで可動体44が基板41側 に引き寄せられる。この可動体44の変位によって接触 を特徴とする請求項1乃至請求項5の何れか1つに記載 50 電極50が信号線42a, 42bの両方の端部に接触す

3

ることにより、信号線42a,42bは接触電極50を介して導通する。このマイクロマシンスイッチ40では、そのように接触電極50が信号線42a,42bに接触することによって信号線42a,42bの信号導通がオンし、また、接触電極50が信号線42a,42bから離れることによって信号線42a,42bの信号導通がオフするという如く、スイッチング動作を行う。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このマイクロマシンスイッチ40の構成では、可動体44は、シリ 10コンにボロンを高濃度にドープした低抵抗シリコンにより構成されている。この低抵抗シリコンは誘電体損失が大きいために、スイッチオン動作により接触電極50に流れる高周波信号は、接触電極50での伝搬ロスが大きいという問題がある。

【0007】この発明は上記課題を解決するために成されたものであり、その目的は、高周波信号の伝搬ロスの低減が図れるRF MEMS素子を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、この発明は次に示す構成をもって前記課題を解決す るための手段としている。すなわち、第1の発明は、基 板と、この基板上に形成される高周波信号導通部と、基 板の上方側に基板と間隔を介して配置され高周波信号導 通部の少なくとも一部分に間隔を介して対向する可動体 と、この可動体に形成され高周波信号導通部に対向する 可動電極と、静電引力を利用して前記可動体を基板に対 して遠近方向に変位させる可動体変位手段とを有するR F MEMS素子であって、可動体は、高周波信号に対 しては絶縁体として振る舞い、かつ、低周波信号および 直流信号に対しては電極として振る舞う高抵抗半導体に より構成されており、基板上には可動体の一部分に対向 する可動用固定電極が形成され、この可動用固定電極 と、前記電極として機能する可動体とは、当該可動用固 定電極と可動体間の直流電圧印加による静電引力によっ て可動体を可動用固定電極側に変位させる可動体変位手 段を構成しており、この可動体変位手段による可動体の 変位によって高周波信号導通部と可動電極間の間隔が変 化して当該高周波信号導通部と可動電極間の静電容量が 40 可変する構成を備えていることを特徴としている。

【0009】第2の発明は、第1の発明の構成を備え、可動体の上方側に間隔を介して対向する上部部材が配設されており、可動用固定電極を基板上に設けるのに代えて、可動用固定電極はその上部部材に可動体の少なくとも一部分に対向させて形成されていることを特徴としている。

【0010】第3の発明は、第1又は第2の発明の構成 MS素子1において、基板2(例えばシリコン基板やサを備え、対向し合う高周波信号導通部の表面と可動電極 ファイア基板など)を有し、この基板2上には高周波信の表面とのうちの少なくとも一方には保護用の絶縁膜が 50 号導通部であるコプレーナー線路(CPW線路)3が形

形成されていることを特徴としている。

【0011】第4の発明は、第1又は第2又は第3の発明の構成を備え、高周波信号導通部を流れる高周波信号の周波数は5GHz以上であることを特徴としている。

【0012】第5の発明は、第1~第4の発明の何れか 1つの発明の構成を備え、可動体を構成する高抵抗半導 体は、1000Ωcm以上、かつ、10000Ωcm以下の範囲内の 抵抗率を有していることを特徴としている。

【0013】第6の発明は、第1~第5の発明の何れか 1つの発明の構成を備え、RF MEMS素子は、可動 体の変位制御により高周波信号導通部と可動電極間の静 電容量が可変制御される可変容量素子であることを特徴 としている。

【0014】第7の発明は、第1~第5の発明の何れか 1つの発明の構成を備え、高周波信号導通部はコプレーナー線路であり、RF MEMS素子は、コプレーナー 線路と可動電極間の静電容量が大となって当該コプレーナー線路と可動電極間が高周波的に短絡することにより コプレーナー線路の導通がオフし、また、コプレーナー 20 線路と可動電極間の静電容量が小となって当該コプレーナー線路と可動電極間が高周波的にオープンとなること によりコプレーナー線路の導通がオンするスイッチ素子であることを特徴としている。

【0015】第8の発明は、第1~第5の発明の何れか1つの発明の構成を備え、高周波信号導通部は信号線路と成し、当該信号線路は可動電極に対向する領域内に分断部を有し、この分断部の両端の線路端部は可動電極に間隔を介して対向しており、RFMEMS素子は、可動電極と信号線路の分断部の両端部分との間の静電容量が大となって当該可動電極と信号線路の分断部の両端部分との間が高周波的に短絡することにより信号線路の分断部の両端部分は可動電極を介して導通がオンし、また、可動電極と信号線路の分断部の両端部分との間の静電容量が小さくなって当該可動電極と信号線路の分断部の両端部分との間がオープンとなることにより信号線路の信号の導通がオフするスイッチ素子であることを特徴としている。

[0016]

【発明の実施の形態】以下に、この発明に係る実施形態 例を図面に基づいて説明する。

【0017】図1(a)には本発明に係るRF MEM S素子の一例が模式的な平面図により示され、図1

(b)には図1(a)のA-A部分の断面図が模式的に示されている。

【0018】この第1実施形態例のRF MEMS素子1は、高周波回路に組み込まれてコプレーナー線路のスイッチ素子として機能するものである。このRF ME MS素子1において、基板2 (例えばシリコン基板やサファイア基板など)を有し、この基板2上には高周波信号道通訊であるコプレーナー線路 (CPW線路) 3 が形

6

成されている。このコプレーナー線路 3 は、信号線 3 s を 2 本のグランド線 3 gl, 3 g2が間隔を介し挟み込む形態で配置されて成る高周波信号伝送用の線路であり、それら線路 3 s, 3 gl, 3 g2は、例えば A u 等の導体膜により構成される。また、その線路 3 s, 3 gl, 3 g2の厚みは適宜設定されるものであるが、その一例を挙げるとすると、例えば約 2 μ m程度である。この第 1 実施形態例では、コプレーナー線路 3 には例えば 5 GHz以上の高周波の信号が流れる。

【0019】また、基板2の上方側には基板2と間隔を 10 介して上部部材 (例えばガラス基板) 4 が配置されている。この上部部材4は固定部5 (5 a, 5 b) を介して基板2に固定されている。

【0020】さらに、基板2と上部部材4間の間隙には、可動体6が、コプレーナー線路3の上方側に間隔を介し、かつ、コプレーナー線路3の信号線3sとグランド線3gl、3g2の一部分に共通に対向させて配置されている。この可動体6は、基板2に対して遠近方向に変位が可能となるように梁7(7a,7b)と支持部8(8a,8b)を介して上部部材4に支持されている。

【0021】可動体 6 における基板 2 側の面には、例えば A u 等の導体膜から成る可動電極 1 0 が形成されている。図 2 (a)には上部部材 4 の上方側から見た可動電極 1 0 とコプレーナー線路 3 の配置関係例が簡略化して示され、また、図 2 (b)にはその可動電極 1 0 とコプレーナー線路 3 を横側から見た配置関係例が示されている。これらの図示の如く、可動電極 1 0 は、コプレーナー線路 3 のグランド線 3 g1から信号線 3 s を介しグランド線 3 g2にかけて跨ぐように、かつ、それら線路 3 s 、3 g1、3 g2と間隔を介し対向させて形成されている。

【0022】この第1実施形態例では、可動電極100表面には保護用の絶縁膜11が形成されている。この絶縁膜11は、例えばSiN等の絶縁体により構成され、膜厚が例えば 0.1μ m程度という如く、非常に薄い膜である

【0023】さらにまた、上部部材4には、可動体6に対向する部位に、凹部4aが形成されており、この凹部4aの内壁面には可動体6に対向する可動用固定電極12(12a, 12b)が形成されている。また、上部部材4には、当該上部部材4の表面から可動用固定電極12a, 12bに至るスルーホール13a, 13bが形成され、また、上部部材4の表面から支持部8(8b)に至るスルーホール13cが形成されている。さらに、上部部材4の表面には、各スルーホール13a, 13b, 13cにそれぞれ接続する電極パッド14a, 14b, 14cが形成されている。

【0024】この第1実施形態例において最も特徴的なことは、可動体6が高抵抗半導体により構成されていることである。高抵抗半導体とは、高周波信号(例えば約5GHz以上の信号)に対しては絶縁体として振る舞い、

低周波信号 (例えば約100 k Hz以下の信号) および直流 信号に対しては電極として振る舞うことができる高い抵 抗率を有する半導体である。この第1実施形態例では、 可動体6を構成する高抵抗半導体は、1000Ωcm以上、か つ、10000Ωcm以下の範囲内の抵抗率を有している。

【0025】また、高抵抗半導体は、誘電体損失に関して次のような性質を有する。つまり、図5の実線Bに示す如く、ガラス等の絶縁体は、高周波領域において、周波数が高くなるに従って誘電体損失(tanδ)が大きくなるのに対して、高抵抗半導体は、図5の実線Aに示すように、周波数が高くなるに従って誘電体損失が小さくなるというものである。なお、図5のグラフにおいて、実線Aは、抵抗率2000Ωcmを持つ高抵抗シリコンに関するものであり、実線 a により囲まれている領域内の値は実験値であり、それ以外は文献値である。また、実線Bはパイレックス(登録商標)ガラスに関する文献値である。

【0026】この第1実施形態例では、コプレーナー線路3を流れる信号は5GHz以上の高周波信号であり、この高周波信号に対しては、高抵抗半導体から成る可動体6は、当該可動体6を絶縁体により構成する場合と同等、あるいは、それ以上の良好な誘電体損失の特性を有する。

【0027】前記の如く、高抵抗半導体から成る可動体 6は、直流信号(直流電圧)に対しては当該可動体6自 体を電極として機能させることができることから、この 第1実施形態例では、電極としての可動体6と、可動用 固定電極12a,12bとによって、可動体6を変位さ せる可動体変位手段が構成されている。つまり、電極パッド14a,14b,14cとスルーホール13a,1 3b,13cを介して外部から直流電圧(例えば5V程 度の直流電圧)を可動体6と可動用固定電極12(12 a,12b)間に印加すると、当該可動体6と可動用 定電極12間に静電引力が発生する。この静電引力によって可動体6は、図4に示すように、可動用固定電極1 2側に引き寄せられる。このように、可動体6と可動用 固定電極12により静電引力を利用して可動体6を変位 させることができる。

【0028】この第1実施形態例のRF MEMS素子 1は上記のように構成されており、次に示すようにコプ レーナー線路のスイッチ素子として機能することができ る。

【0029】例えば、図1 (b) の如く、可動電極10上の絶縁膜11がコプレーナー線路3に接触している、又は、近接している状態では、可動電極10とコプレーナー線路3間の間隔は絶縁膜11の厚み(例えば0.1 μ m)程度というように非常に狭く、可動電極10とコプレーナー線路3間の静電容量は大きくなる。

【0030】ところで、図3(a)には図2(a)、

(b) に示される可動電極10およびコプレーナー線路

3の等価回路が示されている。なお、C1は可動電極1 0とグランド線3gl間の静電容量を示し、C2は可動電 極10とグランド線3g2間の静電容量を示し、Caは可 動電極10と信号線3 s間の静電容量を示している。ま た、L1, R1は、それぞれ、可動電極10のグランド 線3gl側のインダクタンス値、抵抗値を示し、L2, R 2は、それぞれ、可動電極10のグランド線3g2側のイ ンダクタンス値、抵抗値を示す。

【0031】図3(a)の等価回路を整理すると、図3 (b) に示すように表すことができる。なお、近似的に 10 静電容量Cは、C=1/((1/(C₁+C₂))+ (1/C₃)) の数式に基づくものであり、インダクタ $\forall \lambda L = 1 / ((1 / L_1) + (1 / L_2)) \sigma$ 数式に基づくものであり、抵抗Rは、R=1/((1/ R_1) + $(1/R_2)$) の数式に基づくものである。

【0032】前記の如く、可動電極10とコプレーナー 線路3間の間隔が狭くて当該可動電極10とコプレーナ 一線路3間の静電容量Cが大きくなると、図3(b)の 等価回路におけるLCの直列共振周波数が信号線3 s を 流れる高周波信号の周波数に近くなり、信号線3 s 側か 20 ができる。 ら可動電極10を介してグランド側を見たときのLC回 路部分のインピーダンスが非常に小さくなる。つまり、 信号線3 s から可動電極10を介してグランド側を見た ときに短絡と等価な状態となる。これにより、コプレー ナー線路3の信号の導通がオフする。

【0033】また、図4に示すように、可動体6が基板 2から離れる方向に変位して、可動電極10とコプレー ナー線路3間の間隔が例えば5μm程度に広がると、可 動電極10とコプレーナー線路3間の静電容量Cが小さ くなり、信号線3 s側から可動電極10を介してグラン 30 ド側を見たときのインピーダンスが非常に大きくなる。 つまり、信号線3 s から可動電極10を介してグランド 側を見たときにオープンと等価な状態となる。これによ り、コプレーナー線路3の信号の導通はオンする。

【0034】このように、この第1実施形態例のRF MEMS素子1は、可動体6を静電引力を利用して変位 させることにより、コプレーナー線路3の信号導通のオ ン・オフを行うことができる。

【0035】この第1実施形態例では、可動体6が高抵 抗半導体により構成されているので、前記の如く、可動 体6自体が可動体変位手段の電極として機能することが できる。これにより、可動体6に、可動体変位手段を構 成するための電極を形成しなくて済むので、RF ME MS素子1の構造および製造工程の簡略化を図ることが できる。これにより、RF MEMS素子1の低コスト 化を図ることができる。

【0036】また、高抵抗半導体から成る可動体6は、 髙周波信号に対しては絶縁体の如く振る舞い、その誘電 体損失 (tanδ) は絶縁体と同等、あるいは、それ以上 に良好となることから、高周波信号の伝搬ロスを低減す 50 12は可動体6上に形成されているために、可動体6と

ることができる。近年、信号は高周波化の傾向にあり、 可動体6を絶縁体により構成すると、信号の高周波化に より可動体6の誘電体損失は大きくなって(図5の実線 B参照) 可動体 6 に因る信号の伝搬ロスの増加が懸念さ れるが、この第1実施形態例の如く、可動体6を高抵抗 半導体により構成することにより、信号が高周波化する につれて可動体6の誘電体損失が小さくなることから

(図5の実線A参照)、信号の高周波化により可動体6 に因る信号の伝搬ロスを低減することができる。このよ うに、この第1実施形態例の構成は、今後、非常に有効 となるものである。

【0037】さらに、例えば仮にコプレーナー線路3と 可動電極10が直接接触により結合する構成とすると、 図3(b)の抵抗値Rに接触抵抗成分が含まれて抵抗値 Rが大きくなってしまう。これにより、信号のロスが増 加する。これに対して、この第1実施形態例では、コプ レーナー線路3と可動電極10は静電容量を介して結合 する構成であるので、コプレーナー線路3と可動電極1 0間に接触抵抗は発生せず、信号のロスを抑制すること

【0038】以下に、第2実施形態例を説明する。な お、この第2実施形態例の説明において、第1実施形態 例と同一構成部分には同一符号を付し、その共通部分の 重複説明は省略する。

【0039】この第2実施形態例では、図6に示すよう に、可動体6は電気的に浮遊した構成となっている。そ れ以外の構成は第1実施形態例と同様である。つまり、 可動体6を外部と導通させるためのスルーホール13 c と電極パッド14 cが省略されている。これにより、第 1 実施形態例の構成よりも、構造を簡略化することがで きる。また、製造コストを低減することができる。

【0040】以下に、第3実施形態例を説明する。な お、この第3実施形態例の説明において、第1や第2の 各実施形態例と同一構成部分には同一符号を付し、その 共通部分の重複説明は省略する。

【0041】この第3実施形態例では、可動用固定電極 12を可動体6の上方側に設けるのではなく、図7に示 すように、可動用固定電極12(12a, 12b)は、 可動体6の下方側、つまり、基板2上に、可動体6の一 部分に対向させて設けられている。第1や第2の各実施 形態例では、可動用固定電極12を可動体6の上方側に 配置するために上部部材4が形成されていたが、この第 3 実施形態例では、可動用固定電極 1 2 が基板 2 上に形 成される構成であるために、上部部材4を設けなくとも 済むので、当該上部部材4は省略されている。また、可 動体6は、上部部材4に支持されるのに代えて、梁7を 介して、基板2に固定されている固定部16(16a, 16b) に支持されている。

【0042】この第3実施形態例では、可動用固定電極

可動用固定電極12間に直流電圧を印加すると、可動体 6は基板2側に引き寄せられる構成となる。このため、 可動体6と可動用固定電極12間に直流電圧を印加して いないときには、図7に示すように、可動電極10上の 絶縁膜11と、コプレーナー線路3との間には間隙が形 成される状態となる。

【0043】この第3実施形態例では、上部部材4を省 略することができるので、構造および製造工程の簡略化 を図ることができる。

【0044】なお、この第3実施形態例では、上部部材 10 る。 4が省略されていたが、例えば可動体6の保護を図る観 点から、この第3実施形態例の如く可動用固定電極12 を基板2上に形成する構成とした場合においても、第1 や第2の各実施形態例と同様に上部部材4を設けてもよ い。

【0045】以下に、第4実施形態例を説明する。な お、この第4実施形態例の説明において、第1~第3の 各実施形態例と同一構成部分には同一符号を付し、その 共通部分の重複説明は省略する。

【0046】図8(a)には第4実施形態例のRF M EMS素子1の模式的な平面図が示され、図8(b)に は図8(a)のA-A部分の断面図が示されている。

【0047】第1~第3の各実施形態例のRF MEM S素子1は、いわゆる並列スイッチの構成であるのに対 して、この第4実施形態例では、直列スイッチの構成を 有している。

【0048】すなわち、この第4実施形態例では、コプ レーナー線路3の信号線3 sには分断部18が形成され ており、可動電極10は、その分断部18の一端側の線 路端部から分断部18を介し他端側の線路端部にかけて 30 対向するように、可動体6に形成されている。この第4 実施形態例では、可動電極10は、コプレーナー線路3 のグランド線 3g1、3g2には対向していない。

【0049】上記のようなコプレーナー線路3の信号線 3 s および可動電極 1 0 以外の構成は、第 1 ~第 3 の各 実施形態例と同様である。なお、図8の図示の例では、 可動体6は第1実施形態例の如くスルーホール13cと 電極パッド14 cによって外部の回路と接続可能な構成 であるが、第2実施形態例の如く可動体6は電気的に浮 遊した状態としてもよい。また、図8の図示の例では、 可動用固定電極12は上部部材4に形成されているが、 第3実施形態例の如く可動用固定電極12を基板2上に 形成してもよい。

【0050】この第4実施形態例のRF MEMS素子 1では、図8(b)に示すように、可動電極10上の絶 縁膜11が信号線3 sに接触して、可動電極10と、分 断部18の両端の線路部分との間の間隔が非常に狭い場 合には、可動電極10と分断部18の両端の線路部分と は静電容量が大きくなって当該可動電極10と分断部1 8の両端の線路部分との間は高周波的に短絡する。これ 50 手段の電極として機能させている。これにより、可動体

10

により、分断部18の両端の線路端部分は可動電極10 を介して導通し、信号線3 s の信号の導通がオンする。

【0051】また、可動体変位手段による可動体6の変 位によって可動電極10が基板2から離れる方向に変位 すると、可動電極10と分断部18の両端の線路端部と の間の間隔が広がって、当該可動電極10と分断部18 の両端の線路端部との間の静電容量が小さくなる。これ により、可動電極10と分断部18の両端の線路端部と の間がオープンとなり、信号線3 s の信号導通はオフす

【0052】この第4実施形態例においても、第1~第 3の各実施形態例と同様に、可動体6が高抵抗半導体に より構成されているので、第1~第3の各実施形態例と 同様の効果を得ることができる。

【0053】なお、この発明は第1~第4の各実施形態 例に限定されるものではなく、様々な実施の形態を採り 得る。例えば、第1~第4の各実施形態例では、RF MEMS素子1はスイッチ素子である例を示したが、同 様な構成により可変容量素子を構成することができる。 20 スイッチ素子とする場合には、可動電極10とコプレー ナー線路3間の高周波的な短絡とオープンの切り換えが 可能な程に、可動体6を大きく変位させる必要がある が、可変容量素子とする場合には、一般的に静電容量の 可変範囲はそれほど大きくなく、可動体6の変位量は少 なくてよい。また、RF MEMS素子を可変容量素子 とする場合には、可動体6の高精度な変位制御が可能と なるように梁7の弾性係数などが設定されることが好ま しい。

【0054】また、第1~第4の各実施形態例では、高 周波信号導通部として、コプレーナー線路が設けられて いる例を示したが、髙周波信号導通部として、コプレー ナー線路以外の例えばマイクロストリップ線路等の線路 を形成してもよい。

【0055】さらに、各実施形態例では、可動体6を構 成する高抵抗半導体として、高抵抗のシリコンを例に挙 げたが、シリコン以外の例えばG a A s 等の高抵抗の半 導体により、可動体6を構成してもよいものである。

【0056】さらに、第1~第4の各実施形態例では、 可動電極10上に絶縁膜11が形成されていたが、例え ば、絶縁膜11を可動電極10に設けるのに代えて、コ プレーナー線路3における少なくとも可動電極10に対 向する部分に絶縁膜11を形成してもよいし、また、対 向し合う可動電極10とコプレーナー線路3の両方の表 面に絶縁膜11を形成してもよい。

[0057]

【発明の効果】この発明によれば、可動体を高抵抗半導 体により構成しているので、可動体は低周波信号および 直流信号に対しては電極として振る舞うことができる。 このことから、この発明では、可動体自体を可動体変位 11

に可動体変位手段の電極を形成しなくて済むこととなるので、RF MEMS素子の構造および製造工程の簡略化を図ることができる。

【0058】また、上記の如く可動体を高抵抗半導体により構成しており、当該高抵抗半導体は、高周波信号に対しては非常に低い誘電体損失を持つ性質であることから、信号のロスを低減することが可能となる。

【0059】また、対向し合う高周波信号導通部の表面と可動電極の表面とのうちの少なくとも一方には絶縁膜が形成されているものにあっては、高周波信号導通部あ 10 るいは可動電極の保護を図ることができる。また、高周波信号導通部と可動電極は接触することがないので、高周波信号導通部と可動電極の接触による接触抵抗に起因した信号のロスを確実に防止することができる。

【0060】さらに、高周波信号導通部を流れる高周波信号の周波数が5GHz以上であるものにあっては、可動体を高抵抗半導体により構成することに起因した誘電体損失の抑制効果を大きく得ることができる。

【0061】この発明において特徴的な構成を有するスイッチ素子であるRF MEMS素子や、可変容量素子であるRF MEMS素子を回路に組み込むことにより、当該回路のロス低減に寄与することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施形態例のRF MEMS素子を説明するための図である。

【図2】第1実施形態例のRF MEMS素子を構成する可動電極とコプレーナー線路を抜き出して当該可動電極とコプレーナー線路の配置関係の一例を示すモデル図

である。

【図3】第1実施形態例のRF MEMS素子を構成する可動電極とコプレーナー線路部分の等価回路図である。

【図4】第1実施形態例のRF MEMS素子において、静電引力を利用して可動体を変位させた状態を示したモデル図である。

【図 5 】 高抵抗半導体における周波数と誘電体損失($tan\delta$)の関係例をガラスの場合と比較して示すグラフである。

【図6】第2実施形態例のRF MEMS素子を説明するためのモデル図である。

【図7】第3実施形態例のRF MEMS素子を説明するためのモデル図である。

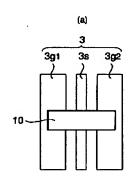
【図8】第4実施形態例のRF MEMS素子を説明するためのモデル図である。

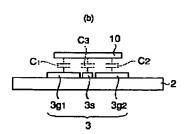
【図9】特許第3119255号に開示のマイクロマシンスイッチを説明するための図である。

【符号の説明】

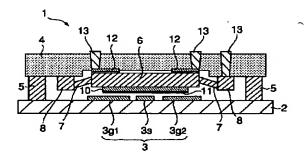
- 20 1 RF MEMS素子
 - 2 基板
 - 3 コプレーナー線路
 - 4 上部部材
 - 6 可動体
 - 10 可動電極
 - 11 絶縁膜
 - 12 可動用固定電極
 - 18 分断部

【図2】



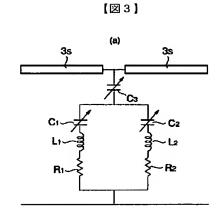


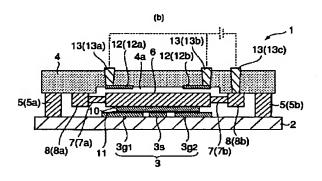
【図4】

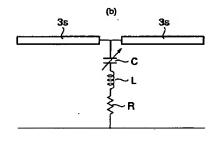


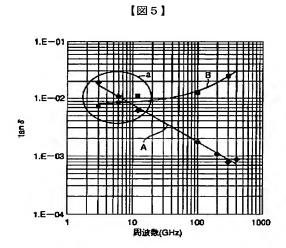
(a) 3 3(8a) 391 3s 392 8(8b) 7(7a) 6 12(12a) 7(7b) 7(7b) 13(13c) 5(5a) 14(14a) 13(13a) 14(14b) 13(13c) 14(14c) 5(5b)

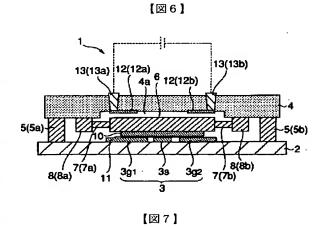
【図1】

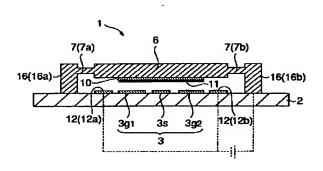


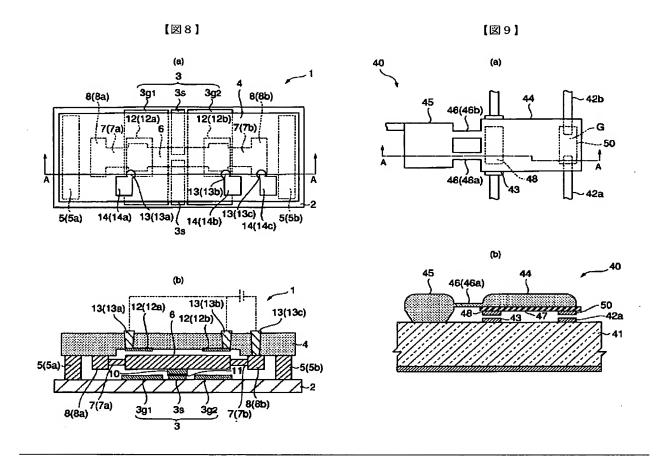












フロントページの続き

(72)発明者 小中 義宏 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内

Fターム(参考) 5J012 AA00